

Eurointech

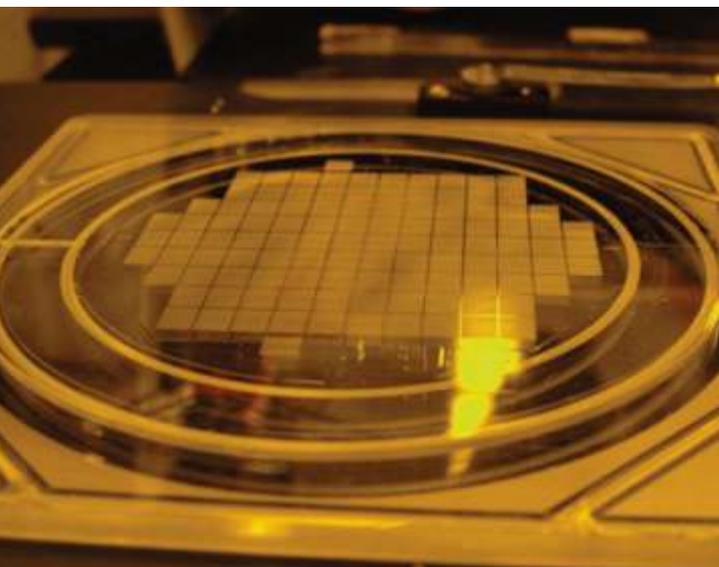
СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРОНИКИ

www.eurointech.ru



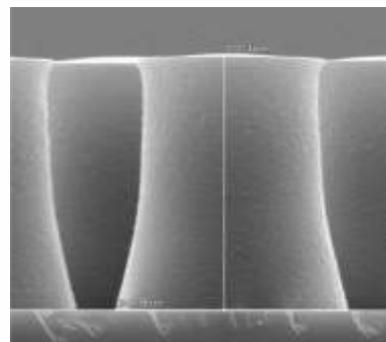
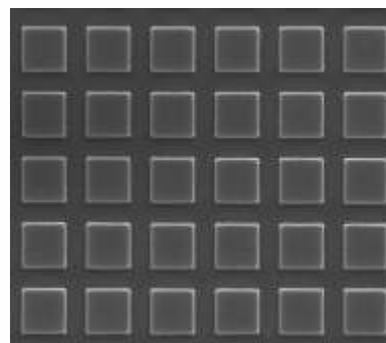
Установка репликации маски ABM/6/350/NUV/MR

- Высокая производительность, низкая стоимость
- Область экспозиции до 150 мм
- Автоматическая планаризация по оси Z, продувка азотом
- Компактный дизайн для настольного применения



**Установка
АВМ/6/350/NUV/MR
применяется для
экспонирования фоторезиста
после размещения
фотошаблона на
пластине/подложке без
совмещения.**

Режим экспонирования	Вакуумный контакт, экспонирование с зазором (до 6 мм)
Мощность источника УФ излучения	350 Вт (ближний УФ)
Интенсивность УФ излучения	18-20 мВт/см ² (на длине волны 365 нм) 35-40 мВт/см ² (на длине волны 400 нм)
Однородность УФ излучения	< ±1% в пределах области Ø 50 мм < ±2% в пределах области Ø 100 мм < ±3% в пределах области Ø 150 мм
Поддерживаемые типы фоторезиста	Позитивный, негативный, толстый (до 300 мкм, марка SU-8)
Размеры обрабатываемых подложек/пластин	50 мм, 76 мм, 100 мм, 150 мм
Производительность	150 пластин/час (зависит от оператора)



Опции и сопутствующее оборудование



Двухканальный измеритель
интенсивности УФ излучения



Держатель подложек



Установка нанесения
фоторезиста

Eurointech

СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРОНИКИ
www.eurointech.ru

ООО «Евроинтех»
140011, Московская область, г. Люберцы,
ул. Юбилейная, д. 26, помещение 016
Телефон мобильный: +7-(495)-749-45-78
Тел./факс офиса: +7-(495)-228-72-04
E-mail: sales@eurointech.ru